(11)Publication number:

2002-025057

(43)Date of publication of application: 25.01.2002

(51)Int.Cl.

G11B 7/004 G11B 7/24 G11B 11/105

(21)Application number: 2000-199666

(71)Applicant: NATIONAL INSTITUTE OF

**ADVANCED INDUSTRIAL &** 

TECHNOLOGY
SHARP CORP
TOMINAGA JUNJI

(22)Date of filing:

30.06.2000

(72)Inventor:

**TOMINAGA JUNJI** 

ATODA NOBUFUMI

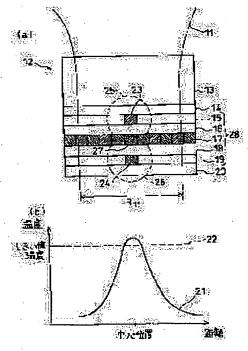
FUJI HIROSHI

KATAYAMA HIROYUKI

# (54) OPTICAL READING AND WRITING METHOD, INFORMATION RECORDING MEDIUM AND OPTICAL DEVICE

# (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical reading/writing method by which the intensity of signals to be read or written is increased and optical reading/writing having few noises is realized. SOLUTION: A recording layer 17 being the object from/to which information is read and written is arranged between a first reproducing layer 15 and a second reproducing layer 19 consisting of a material whose index of refraction is changed by light or heat to constitute a reproducing/recording layer part 28, which is almost orthogonally irradiated by a light beam. Thus, scattered bodies 23, 24 whose indexes of refraction are changed are formed only in areas of the first and second reproducing layers 15, 19 positioned in the vicinity of the center of the spot of the light beam 11, and at least one side of reading or writing of information from or into the recording layer 17 is performed by an interaction between the recording layer 17 and near-field light 25. 26 generated in the periphery of the scattered bodies 23, 24.



### \* NOTICES \*

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

#### **CLAIMS**

# [Claim(s)]

[Claim 1] Allot a sample layer which is an object of reading and writing of information between the 1st reproduction auxiliary recording layer and the 2nd reproduction auxiliary recording layer which consist of material from which a refractive index changes with light or heat, and a reproduction recording layer part is constituted, Form a varied region where a refractive index changed only in a field of the above 1st located near the spot center of this optical beam by irradiating the above-mentioned reproduction recording layer part with an optical beam, and the 2nd reproduction auxiliary recording layer, respectively, and The above-mentioned sample layer, Optical reading characterized by performing either [ at least ] reading of information for this sample layer, or writing by an interaction between near field light generated around each above-mentioned varied region by the exposure of an optical beam, a method of writing in.

[Claim 2] As either [ at least ] material which constitutes a reproduction auxiliary recording layer of the above 1st, or the material which constitutes a reproduction auxiliary recording layer of the above 2nd, The optical reading according to claim 1, wherein silver oxide, antimony oxide, and at least one kind of metallic oxide chosen from a group which consists of tellurium oxide are used, a method of writing in.

[Claim 3] The optical reading according to claim 1 or 2 characterized by coming to constitute the above-mentioned reproduction recording layer part by providing the 1st protective layer between a reproduction auxiliary recording layer of the above 1st, and a sample layer, and providing the 2nd protective layer further between a sample layer and the 2nd reproduction auxiliary recording layer, a method of writing in.

[Claim 4]A reproduction auxiliary recording layer of the above 1st, the 1st protective layer, a sample layer, the 2nd protective layer, The 2nd reproduction auxiliary recording layer is laminated by this order, and thickness of the 1st protective layer of the above And  $d_1$ , For a refractive index of  $d_2$  and the 1st protective layer, when setting wavelength of  $d_2$  and an optical beam to lambda for a refractive index of  $d_1$  and the 2nd protective layer, thickness of the 2nd protective layer,  $d_1=d_1$  lambda/ $d_1$  and  $d_2=d_2$  lambda/ $d_2$  (among a formula) The optical reading according to claim 3, wherein  $d_1$  and  $d_2$  satisfy a relation of both sides which express a constant of 1 / 30 - 1/3 independently, respectively, a method of writing in.

[Claim 5]It comes to be allotted between the 1st reproduction auxiliary recording layer and the 2nd reproduction auxiliary recording layer which a sample layer which is an object of reading and writing of information turns into from material from which a refractive index changes with light or heat, Distance of a reproduction auxiliary recording layer of the above 1st and a sample layer and distance of a sample layer and the 2nd reproduction auxiliary recording layer are that an optical beam is irradiated, respectively, An information recording medium, wherein each near field light generated around a varied region where a refractive index formed in the 1st and 2nd reproduction auxiliary recording layers changed is set as the above-mentioned sample layer so that attainment is possible.

[Claim 6]A reproduction recording layer part in which the 1st reproduction auxiliary recording layer and the 2nd reproduction auxiliary recording layer which consist of material from which a refractive index changes with light or heat have in between a sample layer which is an object of reading and writing of information, It has a support means which supports the above-mentioned reproduction recording layer part, and an optical beam irradiation means which irradiates the above-mentioned reproduction recording layer part with an optical beam, Distance of a reproduction auxiliary recording layer of the above 1st, and a sample layer, and distance of a sample layer and the 2nd reproduction auxiliary recording layer, respectively by the exposure of the above-mentioned optical beam. An optical apparatus, wherein each near field light generated around a varied region where a refractive index formed in the 1st and 2nd reproduction auxiliary recording layers changed is set as the above-mentioned sample layer so that attainment is possible.

# [Translation done.]

\* NOTICES \*

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

### DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention] [0001]

[Field of the Invention] This invention relates to the information recording medium to which reading of information and writing are performed by this method, and an optical apparatus further about optical reading which uses near field light, i.e., the light of an optical contiguity place (optical near field), and the method of writing in.

[0002]

[Description of the Prior Art]To information recording media, such as recent years, for example, an optical disc etc., in order to perform high density recording using near field light, various methods are developed.

[0003] For example, Technical Digest of. In ISOM/ODS (International Symposium on Optical Memory and Optical Data Storage)'99 (symposium date: 11-July 15, 1999). Reading and the method of writing in of the optical memory which uses near field light are indicated. Hereafter, this is explained using drawing 5 (a) and drawing 5 (b).

[0004] The optical disc 102 which is an object of reading and the writing of information comprises laminating the 1st protective layer 112, the reproduction layer 113, the 2nd protective layer 114, the recording layer 115, and the 3rd protective layer 116 on the disc substrate (substrate) 111 at this order, the thickness of each class — 15 nm and the 2nd protective layer 114 are 40 nm, and 170 nm and the reproduction layer 113 is [ the disc substrate 111 / 12 mm and the 1st protective layer 112 / the recording layer 115 of 15 nm and the 3rd protective layer 116 ] 20 nm. By polycarbonate whose disc substrate 111 is translucency material. The reproduction layer 113 is constituted from a room temperature with silver oxide (AgO<sub>x</sub>) with high transmissivity of light

by germanium<sub>2</sub>Sb<sub>2</sub>Te<sub>5</sub> which is a phase change material which the recording layer 115 shows the reversible phase change between crystal-amorphous.

[0005] The laser beam 101 condensed with the object lens (not shown) is irradiated by the optical disc 102 from the above-mentioned disc substrate 111 side, for example. And in the reproduction layer 113 which consists of a silver oxide film, the temperature distribution 117 arises by the irradiated laser beam 101.

[0006] As shown in drawing 5 (b), the temperature distribution 117 produced in the reproduction layer 113 is gauss type temperature distribution which falls as peak temperature is shown and it keeps away from this center position in the field located at the center (laser spot center) of the laser beam 101.

In the field beyond the threshold temperature 118 located near the center of laser spot, the silver oxide which makes the reproduction layer 113 is disassembled, and a silver granule child deposits.

[0007] The refractive index of the field beyond the above-mentioned threshold temperature of

the reproduction layer 113 changes by this, the scatterer 103 smaller than spot diameter R<sub>101</sub> of the laser beam 101 is formed, and the near field light 105 occurs to the circumference. And propagation light arises by the interaction of this near field light 105 and the mark 104 recorded on the recording layer 115, and this a part of propagation light is read as catoptric light. The thickness of the protective layer 114 is set as the distance to which the near field light 105 generated around the scatterer 103 can reach the recording layer 115. Thereby, the size beyond the diffraction limit of light, for example, mark length's of 100 nm or less recording mark, (equivalent to the mark 104) is recorded or reproduced.

[Problem(s) to be Solved by the Invention]However, the intensity of the scattered light (the above-mentioned propagation light) produced by the interaction of the near field light 105 and the mark 104 in an above-mentioned method was weak, and the signal read as catoptric light was weak. Therefore, there was a case where it became difficult for the characteristic of the read signal to deteriorate remarkably by generating of a noise for example, and to realize stable reading and writing.

[0009]It is made in order that this invention may solve the above-mentioned problem, and the purpose increases the intensity of the signal read or written in, and there is in providing optical reading which can realize a high C/N ratio, the method of writing in, and information recording media (optical disc etc.).

[0010]

[Means for Solving the Problem]Optical reading concerning this invention, and a method of writing in, In order to solve the above-mentioned technical problem, a sample layer which is an object of reading and writing of information, By allotting between the 1st reproduction auxiliary recording layer and the 2nd reproduction auxiliary recording layer which consist of material from which a refractive index changes with light or heat, constituting a reproduction recording layer part, and irradiating the above-mentioned reproduction recording layer part with an optical beam, Form a varied region where a refractive index changed only in a field of the above 1st located near the spot center of this optical beam, and the 2nd reproduction auxiliary recording layer, respectively, and The above-mentioned sample layer, By an interaction between near field light generated around each above-mentioned varied region by the exposure of an optical beam, it is characterized by performing either [ at least ] reading of information for this sample layer, or writing.

[0011] Since the above-mentioned varied region which generates near field light around is formed only in a field in which it is located near the center of an optical beam according to an above-mentioned method, writing and read-out of information beyond a diffraction limit of light become possible, for example. In addition, since near field light generated around each of two varied regions is used and an interaction of a sample layer and near field light is enhanced, a thing which is a noise and which write in as big information and is read becomes more possible than small about information.

[0012]In [ again ] a described method optical reading concerning this invention, and a method of writing in, It is characterized by using at least one kind of metallic oxide chosen from a group which consists of silver oxide, antimony oxide, and tellurium oxide as either [ at least ] material which constitutes a reproduction auxiliary recording layer of the above 1st, or the material which constitutes a reproduction auxiliary recording layer of the above 2nd.

[0013] At a room temperature, although these metallic oxides have high transmissivity of light, it is promptly decomposed under temperature conditions beyond the threshold temperature, and they have the characteristic that metal particles deposit and scatterer (varied region) is formed. Scatterer formed has high scattering efficiency. Therefore, according to an above-mentioned method, the circumference of a varied region can be made to generate near field light promptly. [0014] Optical reading concerning this invention and a method of writing in are characterized by coming to constitute the above-mentioned reproduction recording layer part, when the 1st protective layer is provided between a reproduction auxiliary recording layer of the above 1st, and a sample layer and they provide the 2nd protective layer further between a sample layer and the 2nd reproduction auxiliary recording layer in a described method again.

[0015]According to an above-mentioned method, it becomes possible to prevent damage to a sample layer under influence of [ at the time of the above-mentioned varied region being formed in the above 1st and the 2nd reproduction auxiliary recording layer ].

[0016]In [ again ] a described method optical reading concerning this invention, and a method of writing in, A reproduction auxiliary recording layer of the above 1st, the 1st protective layer, a sample layer, the 2nd protective layer, The 2nd reproduction auxiliary recording layer is laminated by this order, and thickness of the 1st protective layer of the above And  $d_1$ , For a refractive index of  $d_2$  and the 1st protective layer, when setting wavelength of  $n_2$  and an optical beam to lambda for a refractive index of  $n_1$  and the 2nd protective layer, thickness of the 2nd protective layer, It is characterized by satisfying a relation of both sides of  $d_1$ = $a_1$ x lambda/ $a_2$  and  $a_2$  express a constant of 1 / 30 – 1/3 independently among a formula, respectively).

[0017] According to an above-mentioned method, if a sample layer generates heat, the heat will spread certainly by the 1st reproduction auxiliary recording layer and the 2nd reproduction auxiliary recording layer, and the two above-mentioned varied regions will be formed efficiently. Since near field light generated around two varied regions reaches certainly by a sample layer, it becomes possible to enhance both interaction.

[0018]In order that an information recording medium concerning this invention may solve the above—mentioned technical problem, a sample layer which is an object of reading and writing of information, It comes to be allotted between the 1st reproduction auxiliary recording layer and the 2nd reproduction auxiliary recording layer which consist of material from which a refractive index changes with light or heat, Distance of a reproduction auxiliary recording layer of the above 1st and a sample layer and distance of a sample layer and the 2nd reproduction auxiliary recording layer are that an optical beam is irradiated, respectively, Each near field light generated around a varied region where a refractive index formed in the 1st and 2nd reproduction auxiliary recording layers changed is characterized by being set as the above—mentioned sample layer so that attainment is possible.

[0019]In order that an information recording medium concerning this invention may solve the above-mentioned technical problem, the 1st reproduction auxiliary recording layer and the 2nd reproduction auxiliary recording layer which consist of material from which a refractive index changes with light or heat, A reproduction recording layer part which has in between a sample layer which is an object of reading and writing of information, It has a support means which supports the above-mentioned reproduction recording layer part, and an optical beam irradiation means which irradiates the above-mentioned reproduction recording layer part with an optical beam, Distance of a reproduction auxiliary recording layer of the above 1st, and a sample layer, and distance of a sample layer and the 2nd reproduction auxiliary recording layer, respectively by the exposure of the above-mentioned optical beam. Each near field light generated around a varied region where a refractive index formed in the 1st and 2nd reproduction auxiliary recording layers changed is characterized by being set as the above-mentioned sample layer so that attainment is possible.

[0020] Since according to the above-mentioned composition near field light occurs around each of two varied regions by an optical beam being irradiated and an interaction of a sample layer and near field light is enhanced, It becomes possible to provide an information recording medium in which a thing which is a noise about information, and which write in as big information and is read is more possible than small, and an optical apparatus.

[0021]

[Embodiment of the Invention]It will be as follows if one gestalt of operation of this invention is explained. This invention is not limited by this.

[0022]Optical reading concerning the invention in this application, and the method of writing in, 1) The sample layer which is an object of reading and the writing of information (optical information), Allot between the 1st reproduction auxiliary recording layer and the 2nd reproduction auxiliary recording layer which consist of material from which a refractive index

changes with light or heat, and a reproduction recording layer part is constituted, 2) as opposed to the above-mentioned reproduction recording layer part — from the reproduction auxiliary recording layer side of the above 1st, or the 2nd reproduction auxiliary recording layer side — for example — abbreviated — by irradiating with optical beams, such as a laser beam, vertically, Form the varied region where the refractive index changed only in the field of the above 1st located near the spot center of this optical beam, and the 2nd reproduction auxiliary recording layer, respectively, and The 3 above—mentioned sample layer, By the interaction between the near field light, the light, i.e., EBANE cent light, of an optical contiguity place (optical near field), generated around each above—mentioned varied region by the exposure of an optical beam. It is the method of performing either [ at least ] reading of the information for this sample layer, or writing.

[0023]If an optical beam is irradiated by the above-mentioned reproduction recording layer part, the temperature distribution according to light volume, wavelength, etc. of the optical beam which were irradiated by the both sides of the 1st reproduction auxiliary recording layer and the 2nd reproduction auxiliary recording layer will arise. This temperature distribution is gauss type temperature distribution which falls as it passes along the center of an optical beam, the field located on the axis extended to that direction of radiation (spot center) shows peak temperature and it keeps away from this center position (refer to drawing 1 (b)). For this reason, in the above 1st and the 2nd reproduction auxiliary recording layer, Only in the field beyond the threshold temperature located near the center of an optical beam, the varied region where the rate of optical refraction comes to change with heat (they are specifically minute regions smaller than the spot diameter of an optical beam), for example, the dispersion field scattered about in this optical beam, (scatterer) is formed.

[0024] For this reason, around the above-mentioned varied region formed in the 1st and 2nd reproduction auxiliary recording layers, near field light occurs by the optical beam which entered, respectively, and writing of optical information and read-out are performed using the interaction between these near field light and a sample layer.

[0025] Namely, in the above-mentioned method, since the near field light used for writing and read-out of optical information occurs around two varied regions formed in the 1st reproduction auxiliary recording layer and the 2nd reproduction auxiliary recording layer, As compared with the method of using one near field light, the interaction of a sample layer and near field light is enhanced, and the thing which is a noise and which write in as big information and is read becomes more possible than small about optical information.

[0026] Since the above-mentioned varied region is formed only in the field in which it is located near the center of an optical beam, the writing and read-out of optical information smaller than the spot diameter of an optical beam of it become possible. For example, it becomes possible to realize optical reading beyond the diffraction limit of light, and the method of writing in.
[0027]. The above-mentioned optical reading and the method of writing in target a optical disc etc., for example. The time of reading and the writing of optical information, and when observing a minute sample using b optical microscope (the optical information which a sample has is read), it is applied to broad fields, such as a linear scale of c high degree of accuracy, and an exposure transfer process (a pattern is written in as optical information) of d lithography.
[0028] The method of more specifically starting this invention, "the sample layer which is an object of reading and the writing of information, It comes to be allotted between the 1st reproduction auxiliary recording layer which

object of reading and the writing of information, It comes to be allotted between the 1st reproduction auxiliary recording layer and the 2nd reproduction auxiliary recording layer which consist of material from which a refractive index changes with light or heat, The distance of the reproduction auxiliary recording layer of the above 1st, and a recording layer, and the distance of a recording layer and the 2nd reproduction auxiliary recording layer by irradiating an optical beam, respectively, When [ all ] each near field light generated around the varied region where the refractive index formed in the 1st and 2nd reproduction auxiliary recording layers changed performs optical reading and writing for the information recording medium concerning this invention set as the recording layer so that attainment is possible", it can apply per. [0029]With the "sample layer" contained in the above-mentioned information recording medium which is an object of reading and the writing of information. For example, in the case of the

above—mentioned a, to the recording layer which an optical disc (information recording medium) etc. have in the case of the above—mentioned b. Between the above 1st and the 2nd reproduction auxiliary recording layer, the layer of the sample which is an observing object in the layer of the sample which the sample inclusion body (information recording medium) which it comes to pinch has in the case of the above—mentioned c. By the case of the above—mentioned d, it is equivalent to the layer of the scale which recorded the graduation on the groove at the transfer layer of an exposure pattern which the subject (information recording medium) of exposure transfer has. The area in particular of the stratification plane of the above—mentioned sample layer is not limited.

[0030] The distance of the reproduction auxiliary recording layer of the above 1st, and a sample layer, and the distance of a sample layer and the 2nd reproduction auxiliary recording layer, respectively. The near field light generated around each above—mentioned varied region formed in the 1st and 2nd reproduction auxiliary recording layers by the exposure of an optical beam should just be set as the sample layer so that attainment is possible.

[0031] Points other than the kind of sample layer used, the method or information recording medium concerning this invention are not based on the field of application and the use field, but are fundamentally common. Then, based on <u>drawing 1</u> thru/or <u>drawing 4</u>, the optical disc (an example of the information recording medium concerning this invention) in which optical reading concerning this invention and the method of writing in are applied is mentioned as an example, and it explains still in detail about the invention in this application.

[0032] As shown in drawing 1 (a), the optical disc 12 concerning this invention, On one side of the disc substrate (base) 13, the protective layer 14, the 1st reproduction layer (1st reproduction auxiliary recording layer) 15, the protective layer 16 as the 1st protective layer, the recording layer (sample layer) 17, the protective layer 18 as the 2nd protective layer, the 2nd reproduction layer (2nd reproduction auxiliary recording layer) 19, and the protective layer 20, Membranes are formed at this order and the laminated structure is made. And the reproduction recording layer part 28 with which the optical beam 11 is irradiated by the abbreviated perpendicular is constituted by the 1st reproduction layer 15, the protective layer 16, the recording layer 17, the protective layer 18, and the 2nd reproduction layer 19.

[0033] Polycarbonate which is translucency material is used for the disc substrate 13, for example. The dielectric film which consists of ZnS-SiO<sub>2</sub>, for example is used for the protective layers 14, 16, 18, and 20. A silver oxide (AgO<sub>x</sub>) film is used for the recording layer 17 for germanium<sub>2</sub>Sb<sub>2</sub>Te<sub>5</sub> (phase change material) which can record optical information by the reversible phase change between crystal-amorphous at the 1st reproduction layer 15 and 2nd reproduction layer 19. Although explained also below, silver oxide is a material from which the rate of optical refraction changes with light or heat.

[0034] The disk unit which performs record and playback of information (optical information) for the optical disc 12, it is shown in <u>drawing 2</u> — as — the controller 31, the record circuit (recording control section) 32, the laser drive circuit 33, and an optical pickup (a laser irradiation means.) It has information writing and the reading means 34, the regenerative circuit (reproduction control part) 35, the roll control circuit 36, and the spindle motor (a support means, pivot means of an optical disc) 37. The disc-like optical disc 12 is that the axis of the spindle motor 37 is inserted in the hole established in the center, and is supported by one way pivotable.

[0035]At the time of record and playback of the optical information to the optical disc 12 (writing and reading), this optical disc 12 rotates to one way with the spindle motor 37. At the time of record, the record signal outputted from the record circuit 32 by the instructions from the controller 31 is inputted into the laser drive circuit 33, and the laser drive circuit 33 outputs the driving current according to the inputted record signal to the optical pickup 34. Thereby, the recording light (optical beam) of light volume according to a record signal is emitted from the semiconductor laser (not shown) provided in the optical pickup 34. Recording light is irradiated by the optical disc 12 and record of the information on the recording layer 17 shown in drawing 1 (a) is performed.

[0036]On the other hand, at the time of playback of the optical information recorded on the optical disc 12, the driving current of prescribed voltage is outputted from the laser drive circuit 33 to the optical pickup 34 by the instructions from the controller 31. Thereby, the regenerated light (optical beam) of light volume smaller than recording light is emitted from the above—mentioned semiconductor laser. Regenerated light is irradiated by the optical disc 12 and the catoptric light obtained according to the information which the recording layer 17 has is inputted into the photodetector (not shown) provided in the optical pickup 34. Catoptric light is changed into an electrical signal in a photodetector, and the regenerative circuit 35 outputs reproduction information based on this inputted electrical signal.

[0037]At the time of playback and record of optical information, the rolling state of the optical disc 12 which the optical pickup 34 acquired, playback, a recorded state, etc. are inputted into the controller 31, and this controller 31 issues the instructions to the record circuit 32 or the laser drive circuit 33 based on this input. Instructions are inputted also into the roll control circuit 36 from the controller 31, a control signal is sent to the spindle motor 37 from the roll control circuit 36 based on these instructions, and the optical disc 12 is rotated at predetermined number of rotations. Hereafter, the details of above-mentioned reproduction and recording operation are explained, referring to drawing 1 (a), drawing 1 (b), etc. [0038]the optical beam (laser beam) 11 which was emitted from the semiconductor laser in the optical pickup 34, and was condensed with the object lens (not shown) -- the optical disc 12 from the disc substrate 13 side -- abbreviated -- it glares vertically. As a result, in the 1st reproduction layer 15 and 2nd reproduction layer 19, the temperature distribution 21 according to the wavelength and light volume of the optical beam 11 arises. As mentioned above, this temperature distribution serves as a pattern which falls as peak temperature is shown and it keeps away from this center position in the field located at the center of the optical beam 11. [0039]Although the reason temperature distribution shows such a pattern is not certain, it guesses as follows. That is, since the recording layer 17 consists of phase change materials, if the optical beam 11 is irradiated, the field (the record and reproduction region 27 shown in drawing 1 (a)) in which it is located near [ the ] the spot center will generate heat. And since the generated heat gets across to the 1st reproduction layer 15 and 2nd reproduction layer 19, also in these two layers, temperature rises especially in the field near the spot center of the optical beam 11. Therefore, in forming the protective layers 16 and 18 between the recording layer 17 and the 1st reproduction layer 15 and between the recording layer 17 and the 2nd reproduction layer 19. As for the thickness of these protective layers 16 and 18, it is more preferred that the heat generated in the recording layer 17 is set up so that it may be transmitted to the 1st reproduction layer 15 and 2nd reproduction layer 19.

[0040] Silver oxide which is the material which makes the 1st reproduction layer 15 and 2nd reproduction layer 19 is disassembled under the temperature conditions which were high as for the transmissivity of light and exceeded the threshold temperature 22 at the room temperature, and a silver granule child deposits. Therefore, in the field of the 1st reproduction layer 15 and the 2nd reproduction layer 19 which are located near the spot center of the optical beam 11, the scatterers (varied region: dispersion field) 23 and 24 smaller than spot diameter R<sub>11</sub> from which

the refractive index changed with the silver granule child's deposits are formed. And the near field light 25 and 26 occurs to the circumference because the optical beam 11 enters into these scatterers 23 and 24. \* NOTICES \*

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

# **DESCRIPTION OF DRAWINGS**

[Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1] It is optical reading concerning the 1 embodiment of this invention, the method of writing in, and an explanatory view showing an information recording medium, and the outline sectional view which cut (a) at the flat surface parallel to an optical beam, and (b) are graphs which show the temperature distribution in the 1st and 2nd reproduction layers.

[Drawing 2]It is a block diagram showing the outline composition of the optical apparatus concerning the 1 embodiment of this invention.

[Drawing 3] It is a graph in the information recording medium shown in <u>drawing 1</u> and <u>drawing 5</u> which shows the mark length dependency of the C/N ratio of a regenerative signal.

[Drawing 4] In the information recording medium shown in drawing 1, it is a graph which shows the relation between the thickness of the 2nd protective layer, and a C/N ratio.

[Drawing 5] It is an explanatory view showing the conventional information recording medium, and the outline sectional view which cut (a) at the flat surface parallel to an optical beam, and (b) are graphs which show the temperature distribution in the 1st and 2nd reproduction layers.

[Description of Notations]

- 11 Optical beam
- 12 Optical disc (information recording medium)
- 15 Reproduction layer (1st reproduction auxiliary recording layer)
- 16 Protective layer (the 1st protective layer)
- 17 Recording layer (sample layer)
- 18 Protective layer (the 2nd protective layer)
- 19 Reproduction layer (2nd reproduction auxiliary recording layer)
- 23 Scatterer (varied region)
- 24 Scatterer (varied region)
- 25 Near field light
- 26 Near field light
- 28 Reproduction recording layer part
- 34 Optical pickup (optical beam irradiation means)
- 37 Spindle motor (support means)

# [Translation done.]

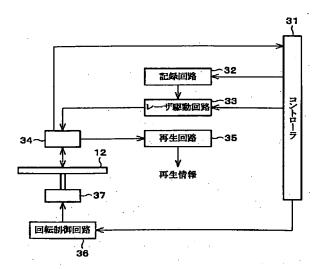
# \* NOTICES \*

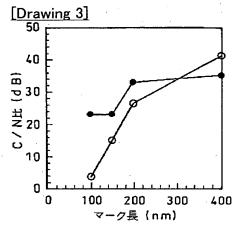
JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

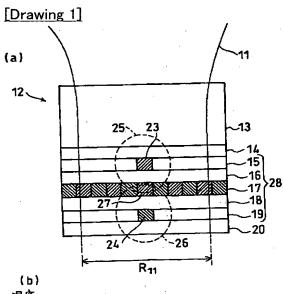
- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

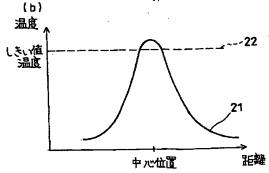
# **DRAWINGS**

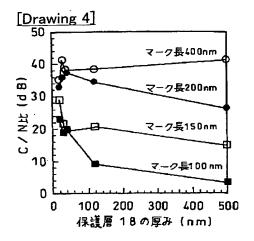
# [Drawing 2]

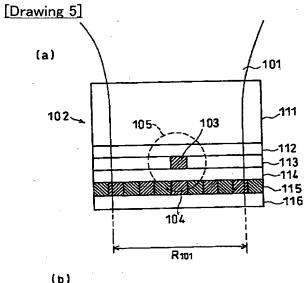


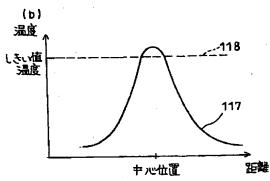












[Translation done.]

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-25057 (P2002-25057A)

(43)公開日 平成14年1月25日(2002.1.25)

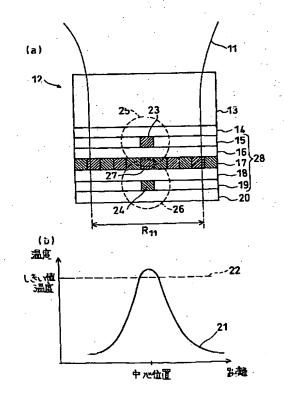
(51) Int.Cl.7		酸別記号		FΙ				Ť	-7]-1*(参考)	
G11B	7/004			C 1	1 B	7/004		Z	5D029	
	7/24	5 1 1		•		7/24		511	5D075	
		5 <b>2 2</b>						522A	5 D O 9 O	
								522F		
		5 3 5					•	535F		
			審査請求	未請求	諸家	項の数 6	OL	(全 11 頁)	最終頁に続	<b>}</b> <
(21)出顧番号		特願2000-199666(P2000	)—199666)	(71)	出願人	301021	533			
			独立行政法人産業技術総合研究所						٠.	
(22) 出顧日		平成12年6月30日(2000.					区霞が関1-	•	•	
		•		(74)	上記 1	名の復代	理人	100080034	t i	
	•					弁理士	原	謙三		
		• •		(71)	人顧出	000005	049			
		•				シャー	プ株式	会社		
						大阪府	大阪市	阿倍野区長池	町22番22号	
Ÿ				(71)	人顧出	597136	238			
•						富永	淳二		*	
	•			茨城県つくば市松			市松代四丁目	代四 「目26-414-3		
				(74)	上記2	名の代理	人 10	0080034	. * -	
						弁理士	原	謙三		
									最終頁に続	<b>!</b> <

# (54) 【発明の名称】 光学読み取り・書き込み方法、情報記録媒体、及び光学装置

# (57)【要約】

【課題】 読み出される、または書き込まれる信号強度を増大し、ノイズの少ない光学読み取り・書き込みを実現可能な、光学読み取り・書き込み方法を提供する。

【解決手段】 情報の読み取り・書き込みの対象である記録層17を、光あるいは熱により屈折率が変化する材料よりなる第1の再生層15と第2の再生層19との間に配して再生記録層部28を構成し、ここに略垂直に光ビーム11を照射する。これにより、光ビーム11のスポット中心近傍に位置する上記第1、第2の再生層15・19の領域のみに、屈折率が変化した散乱体23・24が形成され、上記記録層17と、散乱体23・24の周囲に発生する近接場光25・26との間の相互作用により、記録層17を対象とする情報の読み取り、あるいは書き込みの少なくとも一方を行う。



# 【特許請求の範囲】

【請求項1】情報の読み取り・書き込みの対象である試料層を、光あるいは熱により屈折率が変化する材料よりなる第1の再生記録補助層と第2の再生記録補助層との間に配して再生記録層部を構成し、

上記再生記録層部に光ビームを照射することにより、該 光ビームのスポット中心近傍に位置する上記第1および 第2の再生記録補助層の領域のみに、屈折率が変化した 変化領域をそれぞれ形成し、

上記試料層と、光ビームの照射によって上記変化領域それぞれの周囲に発生する近接場光との間の相互作用により、該試料層を対象とする情報の読み取り、あるいは書き込みの少なくとも一方を行うことを特徴とする光学読み取り・書き込み方法。

【請求項2】上記第1の再生記録補助層を構成する材料、並びに上記第2の再生記録補助層を構成する材料の少なくとも一方として、酸化銀、酸化アンチモン、および酸化テルルからなる群より選択される少なくとも一種類の金属酸化物が用いられることを特徴とする請求項1記載の光学読み取り・書き込み方法。

【請求項3】上記第1の再生記録補助層と試料層との間に第1の保護層を、試料層と第2の再生記録補助層との間に第2の保護層をさらに設けることにより上記再生記録層部が構成されてなることを特徴とする請求項1または2に記載の光学読み取り・書き込み方法。

【請求項4】上記第1の再生記録補助層、第1の保護層、試料層、第2の保護層、並びに、第2の再生記録補助層が、この順に積層されており、

上記第1の保護層の層厚を $d_1$ 、第2の保護層の層厚を $d_2$ 、第1の保護層の屈折率を $n_1$ 、第2の保護層の屈折率を $n_2$ 、光ビームの波長を入とするときに、

 $d_1 = a_1 \times \lambda / n_1$ 、および、 $d_2 = a_2 \times \lambda / n_2$ (式中、 $a_1$ 、 $a_2$  はそれぞれ独立に $1/30\sim 1/3$ の定数を表す)の双方の関係を満足することを特徴とする請求項3記載の光学読み取り、書き込み方法。

【請求項5】情報の読み取り・書き込みの対象である試料層が、光あるいは熱により屈折率が変化する材料よりなる第1の再生記録補助層と第2の再生記録補助層との間に配されてなり、

上記第1の再生記録補助層と試料層との距離、および、 試料層と第2の再生記録補助層との距離はそれぞれ、 光ビームが照射されることで、第1および第2の再生記 録補助層に形成される屈折率が変化した変化領域の周囲 に発生する近接場光それぞれが、上記試料層に到達可能 に設定されていることを特徴とする情報記録媒体。

【請求項6】光あるいは熱により屈折率が変化する材料よりなる第1の再生記録補助層および第2の再生記録補助層が、情報の読み取り・書き込みの対象である試料層を間に有してなる再生記録層部と、

上記再生記録層部を支持する支持手段と、

上記再生記録層部に光ビームを照射する光ビーム照射手段とを備えてなり、

上記第1の再生記録補助層と試料層との距離、および、 試料層と第2の再生記録補助層との距離はそれぞれ、 上記光ビームの照射により、第1および第2の再生記録 補助層に形成される屈折率が変化した変化領域の周囲に 発生する近接場光それぞれが、上記試料層に到達可能に 設定されていることを特徴とする光学装置。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、近接場光、すなわち光学的近接場(optical near field)の光を使用する光学読み取り・書き込み方法に関し、さらに、この方法により情報の読み取り、及び書き込みが行われる情報記録媒体、並びに光学装置に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、例えば、光ディスクなどの情報記録媒体に対し、近接場光を用いて高密度記録を行うために種々の方式が開発されている。

【0003】例えば、Technical Digest of ISOM/ODS (International Symposium on Optical Memory and Optical Data Storage) '99 (シンボジウム開催日:1999年7月11~15日)には、近接場光を使用した光メモリの読み取り・書き込み方法が開示されている。以下、図5(a)および図5(b)を用いてこれを説明する。

【0004】情報の読み取り・書き込みの対象である光ディスク102は、ディスク基板(基板)111上に、第1の保護層112、再生層113、第2の保護層114、記録層115、並びに、第3の保護層116を、この順に積層することで構成されている。各層の厚みは、ディスク基板111が12mm、第1の保護層112が170nm、再生層113が15nm、第2の保護層14が40nm、記録層115が15nm、第3の保護層116は20nmである。また、ディスク基板111は透光性材料であるポリカーボネートにより、記録層115は結晶ーアモルファス間の可逆な相変化を示す相変化材料であるGe2Sb2Te5により、再生層113は、室温では光の透過率が高い酸化銀(AgO、)により構成されている。。

【0005】対物レンズ(図示せず)で集光されたレーザビーム101は、例えば、上記ディスク基板111側から光ディスク102に照射される。そして、酸化銀膜からなる再生層113には、照射されたレーザビーム101によって温度分布117が生じる。

【0006】図5(b)に示すように、再生層113に生じた温度分布117は、レーザビーム101の中心(レーザスポット中心)に位置する領域でピーク温度を示し、該中心位置から遠ざかるにしたがって低下するガウス型の温度分布であり、レーザスポットの中心近傍に

位置するしきい値温度118を越えた領域では、再生層113をなす酸化銀が分解されて、銀粒子が析出する。【0007】これにより、再生層113の、上記しきい値温度を超えた領域の屈折率が変化し、レーザビーム101のスポット径R<sub>101</sub>よりも小さな散乱体103が形成され、その周囲に近接場光105が発生する。そして、この近接場光105と、記録層115に記録されたマーク104との相互作用により伝搬光が生じ、該伝搬光の一部が反射光として読み出される。なお、保護層114の厚みは、散乱体103の周囲に発生した近接場光105が、記録層115に到達可能な距離に設定されている。これにより、光の回折限界を超えた大きさ、例えば、100nm以下のマーク長の記録マーク(マーク104に相当)が記録あるいは再生される。

#### [0008]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上述の方式では、近接場光105とマーク104との相互作用により生じる散乱光(上記伝搬光)の強度が弱く、反射光として読み出された信号が微弱であった。したがって、例えば、ノイズの発生により、読み出された信号の特性が著しく劣化し、安定した読み取り・書き込みを実現することが困難となる場合があった。

【0009】本発明は上記問題点を解決するためになされたものであって、その目的は、読み出される、または書き込まれる信号の強度を増大し、高いC/N比を実現可能な光学読み取り・書き込み方法、並びに情報記録媒体(光ディスク等)を提供することにある。

# [0010]

【課題を解決するための手段】本発明にかかる光学読み取り・書き込み方法は、上記の課題を解決するために、情報の読み取り・書き込みの対象である試料層を、光あるいは熱により屈折率が変化する材料よりなる第1の再生記録補助層と第2の再生記録補助層との間に配して再生記録層部を構成し、上記再生記録層部に光ビームを照射することにより、該光ビームのスポット中心近傍に位置する上記第1および第2の再生記録補助層の領域のみに、屈折率が変化した変化領域をそれぞれ形成し、上記試料層と、光ビームの照射によって上記変化領域それぞれの周囲に発生する近接場光との間の相互作用により、該試料層を対象とする情報の読み取り、あるいは書き込みの少なくとも一方を行うことを特徴としている。

【0011】上記の方法によれば、周囲に近接場光を発生する上記変化領域が光ビームの中心近傍に位置する領域のみに形成されるので、例えば、光の回折限界を超えた情報の書き込み・読み出しが可能となる。加えて、2つの変化領域それぞれの周囲に発生する近接場光が使用され、試料層と近接場光との相互作用が増強されるので、情報をノイズの少ないより大きな情報として書き込み、読み出しすることが可能となる。

【0012】本発明にかかる光学読み取り、書き込み方

法はまた、上記方法において、上記第1の再生記録補助層を構成する材料、並びに上記第2の再生記録補助層を構成する材料の少なくとも一方として、酸化銀、酸化アンチモン、および酸化テルルからなる群より選択される少なくとも一種類の金属酸化物が用いられることを特徴としている。

【0013】これら金属酸化物は、室温では光の透過率が高いが、そのしきい値温度を越えた温度条件下で速やかに分解され、金属粒子が析出して散乱体(変化領域)が形成されるという特性を有する。また、形成される散乱体は散乱効率が高い。したがって、上記の方法によれば、変化領域の周囲に速やかに近接場光を発生させることができる。

【0014】本発明にかかる光学読み取り・書き込み方法はまた、上記方法において、上記第1の再生記録補助層と試料層との間に第1の保護層を、試料層と第2の再生記録補助層との間に第2の保護層をさらに設けることにより上記再生記録層部が構成されてなることを特徴としている。

【0015】上記の方法によれば、上記第1および第2 の再生記録補助層に上記変化領域が形成される際の影響 による試料層の損傷を防止することが可能となる。

【0016】本発明にかかる光学読み取り 書き込み方法はまた、上記方法において、上記第1の再生記録補助層、第1の保護層、試料層、第2の保護層、並びに、第2の再生記録補助層が、この順に積層されており、上記第1の保護層の層厚を $d_1$ 、第2の保護層の層厚を $d_2$ 、第1の保護層の屈折率を $n_1$ 、第2の保護層の屈折率を $n_2$ 、光ビームの波長を入とするときに、 $d_1=a_1\times\lambda/n_1$ 、および、 $d_2=a_2\times\lambda/n_2$ 

【0017】上記の方法によれば、試料層が発熱すれば その熱が、第1の再生記録補助層および第2の再生記録 補助層により確実に伝搬されて、上記2つの変化領域が 効率良く形成される。また、2つの変化領域の周囲に発 生した近接場光が試料層により確実に到達するので、両 者の相互作用を増強することが可能となる。

【0018】本発明にかかる情報記録媒体は、上記の課題を解決するために、情報の読み取り・書き込みの対象である試料層が、光あるいは熱により屈折率が変化する材料よりなる第1の再生記録補助層と第2の再生記録補助層との間に配されてなり、上記第1の再生記録補助層と試料層との距離、および、試料層と第2の再生記録補助層との距離はそれぞれ、光ビームが照射されることで、第1および第2の再生記録補助層に形成される屈折率が変化した変化領域の周囲に発生する近接場光それぞれが、上記試料層に到達可能に設定されていることを特徴としている。

【0019】本発明にかかる情報記録媒体は、上記の課題を解決するために、光あるいは熱により屈折率が変化する材料よりなる第1の再生記録補助層および第2の再生記録補助層が、情報の読み取り・書き込みの対象である試料層を間に有してなる再生記録層部と、上記再生記録層部を支持する支持手段と、上記再生記録層部に光ビームを照射する光ビーム照射手段とを備えてなり、上記第1の再生記録補助層と試料層との距離はそれぞれ、上記光ビームの照射により、第1および第2の再生記録補助層に形成される屈折率が変化した変化領域の周囲に発生する近接場光それぞれが、上記試料層に到達可能に設定されていることを特徴としている。

【0020】上記の構成によれば、光ビームが照射されることで2つの変化領域それぞれの周囲に近接場光が発生し、試料層と近接場光との相互作用が増強されるので、情報をノイズの少ないより大きな情報として書き込み、読み出しすることが可能な情報記録媒体や、光学装置を提供することが可能となる。

# [0021]

【発明の実施の形態】本発明の実施の一形態について説明すれば、以下の通りである。尚、これによって、本発明が限定されるものではない。

【0022】本願発明にかかる光学読み取り・書き込み 方法は、1)情報(光学情報)の読み取り・書き込みの 対象である試料層を、光あるいは熱により屈折率が変化 する材料よりなる第1の再生記録補助層と第2の再生記 録補助層との間に配して再生記録層部を構成し、2)上 記再生記録層部に対し、上記第1の再生記録補助層側ま たは第2の再生記録補助層側から、例えば、略垂直にレ ーザビームなどの光ビームを照射することにより、該光 ビームのスポット中心近傍に位置する上記第1および第 2の再生記録補助層の領域のみに、屈折率が変化した変 化領域をそれぞれ形成し、3)上記試料層と、光ビーム の照射によって上記変化領域それぞれの周囲に発生する 近接場光 (光学的近接場(optical near field)の光、す なわち、エバネセント光)との間の相互作用により、該 試料層を対象とする情報の読み取り、あるいは書き込み の少なくとも一方を行う方法である。

【0023】上記の再生記録層部に光ビームが照射されると、第1の再生記録補助層、および第2の再生記録補助層の双方に、照射された光ビームの光量や波長などに応じた温度分布が生じる。この温度分布は、光ビームの中心を通り、その照射方向に伸びる軸上(スポット中心)に位置する領域でピーク温度を示し、該中心位置から遠ざかるにしたがって低下するガウス型の温度分布である(図1(b)参照)。このため、上記第1および第2の再生記録補助層においては、光ビームの中心近傍に位置するしきい値温度を越えた領域でのみ、熱により光の屈折率が変化されてなる変化領域(より具体的には光

ビームのスポット径より小さな微細領域)、例えば、該 光ビームを散乱する散乱領域(散乱体)が形成される。 【0024】このため、第1および第2の再生記録補助 層に形成される上記変化領域の周囲にはそれぞれ、入射 された光ビームにより近接場光が発生し、これら近接場 光と試料層との間の相互作用を利用して光学情報の書き 込みや、読み出しが行われる。

【0025】すなわち上記の方法では、第1の再生記録補助層と第2の再生記録補助層とに形成された2つの変化領域の周囲に、光学情報の書き込みや読み出しに利用される近接場光が発生するので、1つの近接場光を利用する方法と比較して試料層と近接場光との相互作用が増強されて、光学情報をノイズの少ないより大きな情報として書き込み、読み出しすることが可能となる。

【0026】また、上記変化領域は、光ビームの中心近傍に位置する領域のみに形成されるので、光ビームのスポット径より小さな光学情報の書き込み・読み出しが可能となる。例えば、光の回折限界を超えた光学読み取り・書き込み方法を実現することが可能となる。

【0027】上記の光学読み取り・書き込み方法は、例えば、a)光ディスクなどを対象とする、光学情報の読み取り・書き込みの際や、b)光学顕微鏡を用いて、微小な試料を観察する(試料の有する光学情報を読み取る)際、また、c)高精度のリニアスケールや、d)リソグラフィの露光転写工程(パターンを光学情報として書き込む)等、幅広い分野に適用される。

【0028】より具体的には、本発明にかかる方法は、「情報の読み取り・書き込みの対象である試料層が、光あるいは熱により屈折率が変化する材料よりなる第1の再生記録補助層と第2の再生記録補助層との間に配されてなり、上記第1の再生記録補助層と記録層との距離、および、記録層と第2の再生記録補助層との距離はそれぞれ、光ビームが照射されることにより、第1および第2の再生記録補助層に形成される屈折率が変化した変化領域の周囲に発生する近接場光それぞれが、記録層に到達可能に設定されている、本発明にかかる情報記録媒体」を対象として、光学読み取り・書き込みを行う、あらゆる場合につき適用可能である。

【0029】情報の読み取り・書き込みの対象である、上記情報記録媒体に含まれる「試料層」とは、例えば、上記a)の場合では、光ディスク(情報記録媒体)などの有する記録層に、上記b)の場合では、上記第1および第2の再生記録補助層間に、観察対象である試料の層が挟持されてなる試料封入体(情報記録媒体)の有する試料の層に、上記c)の場合では、目盛りを溝状に記録したスケールの層に、上記d)の場合では、露光転写の対象物(情報記録媒体)の有する、露光パターンの転写層に相当する。なお、上記試料層の層面の面積などは特に限定されるものではない。

【0030】また、上記第1の再生記録補助層と試料層

との距離、および、試料層と第2の再生記録補助層との 距離はそれぞれ、光ビームの照射によって第1および第 2の再生記録補助層に形成される上記変化領域それぞれ の周囲に発生する近接場光が、試料層に到達可能に設定 されていればよい。

【0031】なお、用いられる試料層の種類以外の点では、本発明にかかる方法や情報記録媒体は、その適用分野、使用分野によらず基本的に共通である。そこで、図1ないし図4に基づいて、本発明にかかる光学読み取り・書き込み方法が適用される光ディスク(本発明にかかる情報記録媒体の一例)を例に挙げ、本願発明についてさらに詳細に説明を行う。

【0032】図1(a)に示すように、本発明にかかる 光ディスク12は、ディスク基板(基体)13の片面上 に、保護層14、第1の再生層(第1の再生記録補助 層)15、第1の保護層としての保護層16、記録層 (試料層)17、第2の保護層としての保護層18、第 2の再生層(第2の再生記録補助層)19、保護層20 が、この順に成膜されて積層構造をなしている。そし て、第1の再生層15、保護層16、記録層17、保護 層18、および第2の再生層19により、略垂直に光ビ ーム11が照射される再生記録層部28が構成されている。

【0033】ディスク基板13には、例えば、透光性材料であるポリカーボネートを使用する。保護層 $14\cdot16\cdot18\cdot20$ には、例えば $2ns-siO_2$  からなる誘電体膜を使用する。また、記録層17には、結晶-アモルファス間の可逆な相変化により光学情報の記録が可能な $Ge_2Sb_2Te_5$  (相変化材料)を、第1の再生層15および第2の再生層19には酸化銀( $AgO_x$ )膜を使用する。以下にも説明するが、酸化銀は、光あるいは熱により光の屈折率が変化する材料である。

【0034】光ディスク12を対象として、情報(光学情報)の記録・再生を行うディスク装置は、図2に示すように、コントローラ31、記録回路(記録制御部)32、レーザ駆動回路33、光ピックアップ(レーザ照射手段、情報書き込み・読み取り手段)34、再生回路(再生制御部)35、回転制御回路36、並びに、スピンドルモータ(支持手段、光ディスクの回転手段)37を備えてなる。また、円盤状の光ディスク12は、その中心に設けられた穴にスピンドルモータ37の軸が挿入されることで、一方向に回転可能に支持されている。

【0035】光ディスク12への光学情報の記録・再生(書き込み・読み取り)時には、該光ディスク12はスピンドルモータ37により一方向に回転される。記録時には、コントローラ31からの指令により記録回路32から出力された記録信号はレーザ駆動回路33に入力され、レーザ駆動回路33は入力された記録信号に応じた駆動電流を光ピックアップ34に出力する。これにより、光ピックアップ34内に設けられた半導体レーザ

(図示せず)から、記録信号に応じた光量の記録光(光ビーム)が出射される。記録光は光ディスク12に照射され、図1(a)に示す記録層17への情報の記録が行われる。

【0036】一方、光ディスク12に記録された光学情報の再生時には、コントローラ31からの指令により、レーザ駆動回路33から光ピックアップ34に対し、所定電圧の駆動電流が出力される。これにより、上記半導体レーザから、記録光より小さな光量の再生光(光ビーム)が出射される。再生光は光ディスク12に照射され、記録層17の有する情報に応じて得られる反射光が、光ピックアップ34内に設けられたフォトディテクタ(図示せず)に入力される。フォトディテクタにおいて反射光は電気信号に変換され、再生回路35は入力された該電気信号に基づいて再生情報を出力する。

【0037】光学情報の再生・記録時には、光ピックアップ34が取得した光ディスク12の回転状態、再生・記録状態などがコントローラ31に入力され、該コントローラ31はこの入力情報に基づき、記録回路32やレーザ駆動回路33に対する指令を出す。回転制御回路36にもコントローラ31から指令が入力され、この指令に基づいて回転制御回路36よりスピンドルモータ37に制御信号が送られ、光ディスク12を所定の回転数で回転させる。以下、図1(a)や図1(b)なども参照しながら、上記再生・記録動作の詳細について説明を行う。

【0038】光ピックアップ34内の半導体レーザより出射され、対物レンズ(図示せず)で集光された光ビーム(レーザビーム)11は、ディスク基板13側から光ディスク12に略垂直に照射される。この結果、第1の再生層15および第2の再生層19には、光ビーム11の波長や光量に応じた温度分布21が生じる。前述のように、この温度分布は、光ビーム11の中心に位置する領域でピーク温度を示し、該中心位置から遠ざかるにしたがって低下するパターンとなる。

【0039】温度分布がこのようなパターンを示す理由は定かではないが、以下のように推察される。すなわち、記録層17は相変化材料よりなるため、光ビーム11が照射されると、そのスポット中心近傍に位置する領域(図1(a)に示す、記録・再生領域27)が発熱する。そして、発生した熱が第1の再生層15および第2の再生層19に伝わるので、これら2つの層においても光ビーム11のスポット中心近傍の領域で特に温度が上昇する。従って、記録層17と第1の再生層15との間、並びに、記録層17と第2の再生層19との間に保護層16・18を設ける場合には、該保護層16・18の層厚は、記録層17で発生する熱が、第1の再生層15及び第2の再生層19に伝達されるように設定されることがより好ましい。

【0040】第1の再生層15および第2の再生層19

をなす材料である酸化銀は、室温では光の透過率が高く、そのしきい値温度22を越えた温度条件下では分解され、銀粒子が析出する。したがって、光ビーム11のスポット中心近傍に位置する、第1の再生層15および第2の再生層19の領域では、銀粒子の析出により屈折率が変化した、スポット径R<sub>11</sub>よりも小さな散乱体(変化領域:散乱領域)23・24が形成される。そして、これら散乱体23・24に光ビーム11が入射されることで、その周囲に近接場光25・26が発生する。

【0041】記録層17の記録・再生領域27から光学情報(記録マーク)を再生する際には、光ピックアップ34(図2参照)により、2つの近接場光25・26と、記録・再生領域27との相互作用により生じる伝搬光の一部を反射光として読み出す。このとき読み出される反射光は、第1の再生層15の光の透過性が高い領域(散乱体23の周辺領域)を透過してくるものである。また、記録・再生領域27への光学情報の記録は、照射される光ビーム11の波長や光量により発生量が変化する2つの近接場光25・26と、記録・再生領域27との相互作用により行われる。すなわち、スポット径R11よりも小さな散乱体23・24の周囲に発生する近接場光25・26を利用することで、小マーク長の光学情報の読み出し・書き込みが可能となる。

【0042】また、ディスク12はスピンドルモータ37(図2参照)によって一方向に回転され、光ビーム11によるディスク12上の走査が行われる。前述のように、第1の再生層15および第2の再生層19における光ビーム11のスポット中心近傍の領域(散乱体23・24が形成される領域)では、酸化銀はそれぞれ保護層14・16、並びに、保護層18・20に挟まれた状態で酸素と銀とに分解し、光ビーム11が移動して該領域の温度が低下すると、両者が酸化反応により結合して酸化銀に戻る。すなわち、回転により光ディスク12上を光ビーム11が相対移動すると、散乱体23・24の形成位置も光ビーム11に追従して移動するので、近接場光による再生を繰り返し行うことが可能である。

【0043】なお、光ディスク12が回転駆動される と、光ビーム11の照射により生じる散乱体23・24 は、トラック方向(光ディスク2の周方向)に沿って略 楕円形状に延びる。このとき、レーザビーム11のレーザパワーや、光ディスク12に対する相対線速度を適切に調整することで、略楕円形状の散乱体23・24の長軸長さも光ビームのスポット以下とすることが可能となる。

【0044】図3は、本発明の光ディスク12、並びに、図5(a)に示した従来の光ディスク102に様々なマーク長で記録を行い、これを再生した時の、C/N比 (Carrier to Noise Ratio)のマーク長依存性を示すグラフである。図中、光ディスク12に関するデータは黒ドットで、光ディスク102に関するデータは白抜きドットで示す。また、再生に使用したレーザ光(光ビーム)の波長は630nm、対物レンズの開口数(絞り値)は0.6、光ディスク12とレーザースポットとの相対線速度は6.0 m/sである。

【0045】光の回折限界を越えた記録密度はマーク長が200nm以下であるが、この領域では従来の光ディスク102に比べ、本発明の光ディスク12の方がC/N比が常に高いことが判る。特に、マーク長が100nmの時は、その差が約20dBであり、本発明の光ディスク12の構成により再生信号の強度が著しく増大することが判る。

【0046】この理由として、従来は1つの散乱体103の周囲に発生した近接場光105によりマーク104を再生していたが(図5(a)参照)、本発明では図1(a)に示すように、2つの散乱体23・24の周囲で発生した近接場光25・26によって相互作用を増強して再生する点が挙げられる。2つの近接場光25・26の利用で信号強度が従来の2倍になることが通常予想されるが、実際には図3に示すように、マーク長100nmの場合では約6倍(24dB/4dB)に増強されている。したがって、予想を遥かに超えた増強効果といえる。

【0047】以下、光ディスク12をなす各層の厚さ等と、記録・再生能との関係について説明を行う。はじめに、各層の厚さを表1に示す。

[0048]

【表1】

層名	層厚			
ディスク基板 13	0.6 m m			
保護層 1 4	170 n m			
第1の再生層15	1 5 n m			
保護層 1 6	4 0 n m			
記録層17	1 5 n m			
保護層18	4 0 n m			
第2の再生層19	1 5 n m			
保護層20	100nm			

【0049】表1に示すように、ディスク基板13は 0.6mm、保護層14は170nm、第1の再生層1 5は15nm、保護層16は40nm、記録層17は1 5 nm、保護層18は40 nm、第2の再生層19は1 5 nm、保護層20は100 nmである。前記したよう に、保護層16、並びに保護層18の厚みは、近接場光 25・26が記録層17に到達可能な距離に設定されて いる。なお、近接場光25・26の発生量は、照射され る光ビーム11の波長や光量などに依存して決まり、こ れに応じて保護層16・18の層厚を決定すればよい

 $d_1 = a_1 \times \lambda / n_1$ ,  $\beta \downarrow V$ ,  $d_2 = a_2 \times \lambda / n_2 \cdot \cdot \cdot \cdot$  (1)

(式(1)中、a<sub>1</sub>、a<sub>2</sub>はそれぞれ独立に1/30~ 1/3の定数を表す)の双方の関係を満足するように設 定されることがより好ましい。式(1)に示す関係が満 たされることで、記録層17の発熱により発生した熱 が、第1の再生層15および第2の再生層19により確 実に伝搬されて、酸化銀が確実に化学分解される(散乱 体23・24が効率良く形成される)。また、2つの散 乱体23・24の周囲に発生した近接場光25・26が 記録層17により確実に到達するので、記録マークとの 相互作用を増強することが可能となる。

【0051】さらに、一例として、保護層18の厚み (記録層17と第2の再生層19との距離)を変更して 光ディスク12を構成し、該光ディスク12に異なるマ ーク長でなされた記録を再生する際の、C/N比の保護 層18層厚依存性について調べた。なお、再生に使用し たレーザ光(光ビーム)の波長は630nm、対物レン ズの開口数(絞り値)は0.6、光ディスクとレーザー スポットとの相対線速度は6.0m/sである。

【0052】この結果、図4に示すように、マーク長が 長い(400nm)の場合には、記録層17に伝搬され た光による直接的な再生が支配的であり、保護層18の 厚み(層厚)が変化してもC/N比の変化はあまり見ら れない。一方、マーク長が短く、光の回折限界を超える 場合(マーク長200nm以下、特に100nm)に は、上記直接的な再生のみでは併せてノイズを拾うので C/N比が極めて低くなる。特に、保護層18が厚い

が、一般には、それぞれ10mm~100mmの範囲内 とすることがより好適である。

【0050】また、図1(a)に示す光ディスク12の ように、再生記録層部28が、第1の再生層15、保護 層16、記録層17、保護層18、並びに、第2の再生 層19を、この順に積層した構造である場合には、上記 保護層16の層厚をd1、保護層18の層厚をd2、保 護層16の屈折率を $n_1$ 、保護層18の屈折率を $n_2$ 、 照射される光ビーム11の波長を入とするときに、

(500nm)場合、散乱体23・24の周囲に発生し た近接場光25・26が記録層17に到達せず、信号は ほとんど再生されない。しかし、保護層18の厚みが次 第に薄くなり、100 nm以下となると、近接場光25 ・26が記録層17に到達し、C/N比が上昇する。こ のように、保護層18の厚みが100 nm以下では近接 場光25・26を用いた再生が行われていることが分か

【0053】なお、近接場光25・26と記録層17と の相互作用を確実に生じさせるためには保護層16・1 8を省略する、つまり、これらの層厚を0 n mとしても 良い。しかし、第1および第2の再生層15・19にお ける酸化銀の分解・生成反応により、記録層17が破壊 されることを防止する目的で、これら保護層16・18 を少なくとも数nmの層厚で設けることがより好まし い。これにより、第1の再生層15と第2の再生層19 とにおいて、より安定した散乱体23・24を形成する ことができる。

【0054】また、近接場光23・24が記録層17に 到達可能な限りにおいて、保護層16・18以外の機能 層を、第1の再生層15と記録層17との間、および/ または、第2の再生層19と記録層17との間に設けて もよい。

【0055】さらに、保護層14は、第1の再生層15 における酸化銀の分解・生成反応からディスク基板13 を保護する目的で、保護層20は第2の再生層19を保

護する目的でそれぞれ生成することがより好ましい。 【0056】本発明においては、第1の再生層15を構 成する材料、並びに第2の再生層19を構成する材料と して、温度が上昇すると光の屈折率が変化する熱光学効 果を示す材料か、あるいは光量が強い部分のみ光の屈折 率が変化する熱光学効果を示す材料を使用すればよい が、該材料として、酸化銀、酸化アンチモン、および酸 化テルルからなる群より選択される少なくとも一種類の 金属酸化物が用いられることがより好ましい。これらの 金属酸化物は、1)室温では光の透過率が高いが、その しきい値温度22を越えた温度条件下で速やかに分解さ れ、金属粒子が析出して散乱体が形成されるという特性 を有する。また、形成される散乱体は散乱効率が高い。 したがってその周囲に速やかに近接場光23・24を発 生させることができる。加えて、2)スパッタ法などに より容易に成膜できるため、量産性にも優れている。

【0057】また、記録層17として、ガウス分布に沿った温度上昇により相変化する材料(相変化材料)からなるものを例示したが、例えば、ガウス分布に沿った局部的な温度上昇による磁気特性の変化と外部磁場とによって、垂直磁化の方向がデジタル情報に応じて変化する光磁気記録材料(GdTeCo系など)を使用してもよい。光磁気記録材料を使用する場合には、デジタル情報に基づく垂直磁化の方向により、記録層17からの反射光においてカー回転角が変化する現象を利用し、情報が再生される。

【0058】本願発明にかかる光学読み取り・書き込み方法を採用した光学装置として、図2に示す、光ディスク12を支持したディスク装置が挙げられる。図1

(a) および図2に示すように、該光学装置は、1)光 あるいは熱により屈折率が変化する材料よりなる第1の 再生記録補助層(第1の再生層15)および第2の再生 記録補助層(第2の再生層19)が、情報の読み取り・ 書き込みの対象である試料層(記録層17)を間に配し てなる再生記録層部28と、2) 再生記録層部28を支 持する支持手段(スピンドルモータ37)と、3)上記 再生記録層部28に、例えば、略垂直に光ビーム11を 照射する光ビーム照射手段(光ピックアップ34)とを 備えてなり、上記第1の再生記録補助層と試料層との距 離、および、試料層と第2の再生記録補助層との距離は それぞれ、上記光ビーム11の照射により、第1および 第2の再生記録補助層に形成される屈折率が変化した変 化領域(散乱体23・24)の周囲に発生する近接場光 25・26それぞれが、上記試料層に到達可能に設定さ れているものである。

【0059】なお、本発明にかかる光学読み取り・書き込み方法は、基体と、基体上に形成した光あるいは熱によって屈折率が変化する第1の再生記録補助層と、該第1の再生記録補助層と近接場光の到達距離以下の間隔をおいて設けられた第2の再生記録補助層とを使用し、光

ビームを照射することによって前記第1および第2の再生記録補助層の屈折率が変化した変化領域を形成し、その周囲に発生した近接場光と試料層との相互作用によって光学情報を読み取りあるいは書き込みを行う方法であってもよい。

# [0060]

【発明の効果】本発明にかかる光学読み取り・書き込み方法は、以上のように、試料層を、光あるいは熱により屈折率が変化する第1と第2の再生記録補助層との間に配し、これに光ビームを照射することにより、上記第1および第2の再生記録補助層に屈折率が変化した変化領域をそれぞれ形成し、上記試料層と、変化領域それぞれの周囲に発生する近接場光との間の相互作用により、該試料層を対象とする情報の読み取り、あるいは書き込みの少なくとも一方を行う方法である。

【0061】上記の方法によれば、2つの変化領域それぞれの周囲に発生する近接場光が使用され、試料層と近接場光との相互作用が増強されるので、情報をノイズの少ないより大きな情報として書き込み、読み出しすることが可能となるという効果を奏する。

【0062】本発明にかかる光学読み取り・書き込み方法は、上記方法において、第1、第2の再生記録補助層を構成する材料の少なくとも一方として、酸化銀、酸化アンチモン、および酸化テルルからなる群より選択される金属酸化物が用いられる方法である。

【0063】上記の方法によれば、変化領域として散乱体が形成され、この周囲に速やかに近接場光を発生させることができるという効果を加えて奏する。

【0064】本発明にかかる光学読み取り・書き込み方法は、上記方法において、上記第1の再生記録補助層と試料層との間に第1の保護層を、試料層と第2の再生記録補助層との間に第2の保護層をさらに設ける方法である。

【0065】上記の方法によれば、上記第1、第2の再生記録補助層に上記変化領域が形成される際の影響による、試料層の損傷を防止することが可能となるという効果を加えて奏する。

【0066】本発明にかかる光学読み取り・書き込み方法は、上記方法において、上記第1の再生記録補助層、第1の保護層、試料層、第2の保護層、並びに、第2の再生記録補助層が、この順に積層されており、上記第1の保護層の層厚をd<sub>1</sub>、第2の保護層の層厚をd<sub>2</sub>、第1の保護層の屈折率をn<sub>1</sub>、第2の保護層の屈折率をn<sub>2</sub>、光ビームの波長を入とするときに、

 $d_1 = a_1 \times \lambda / n_1$ 、および、 $d_2 = a_2 \times \lambda / n_2$ (式中、 $a_1$ 、 $a_2$  はそれぞれ独立に $1/30\sim 1/3$ の定数を表す)の双方の関係を満足する方法である。

【0067】上記の方法によれば、試料層が発熱すれば その熱が、第1、第2の再生記録補助層により確実に伝 搬されて、上記2つの変化領域が効率良く形成されると いう効果を加えて奏する。

【0068】本発明にかかる情報記録媒体は、以上のように、試料層が、光あるいは熱により屈折率が変化する第1と第2の再生記録補助層との間に配されてなり、上記第1の再生記録補助層と試料層との距離、および、試料層と第2の再生記録補助層との距離はそれぞれ、光ビームが照射されることで、第1、第2の再生記録補助層に形成される屈折率の変化領域の周囲に発生する近接場光それぞれが、上記試料層に到達可能に設定されている構成である。

【0069】本発明にかかる情報記録媒体は、以上のように、光あるいは熱により屈折率が変化する第1の再生記録補助層および第2の再生記録補助層が、試料層を間に有してなる再生記録層部と、再生記録層部の支持手段と、再生記録層部に光ビームを照射する照射手段とを備えてなり、上記第1の再生記録補助層と試料層との距離、および、試料層と第2の再生記録補助層との距離はそれぞれ、上記光ビームの照射により、第1、第2の再生記録補助層に形成される屈折率の変化領域の周囲に発生する近接場光それぞれが、上記試料層に到達可能に設定されている構成である。

【0070】上記の構成によれば、光ビームが照射されることで2つの変化領域それぞれの周囲に近接場光が発生し、試料層と近接場光との相互作用が増強されるので、情報をノイズの少ないより大きな情報として書き込み、読み出しすることが可能な情報記録媒体や、光学装置を提供することが可能となるという効果を奏する。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施の形態にかかる光学読み取り・ 書き込み方法、および情報記録媒体を示す説明図であっ て、(a)は光ビームに平行な平面で切断した概略断面図、(b)は第1および第2の再生層における温度分布を示すグラフである。

【図2】本発明の一実施の形態にかかる光学装置の概略 構成を示すブロック図である。

【図3】図1および図5に示す情報記録媒体における、 再生信号のC/N比のマーク長依存性を示すグラフであ る。

【図4】図1に示す情報記録媒体において、第2の保護 層の厚みとC/N比との関係を示すグラフである。

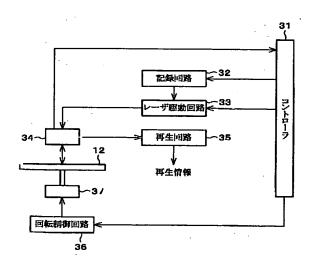
【図5】従来の情報記録媒体を示す説明図であって、

- (a) は光ビームに平行な平面で切断した概略断面図、
- (b)は第1および第2の再生層における温度分布を示すグラフである。

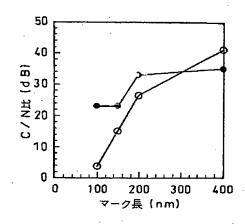
# 【符号の説明】

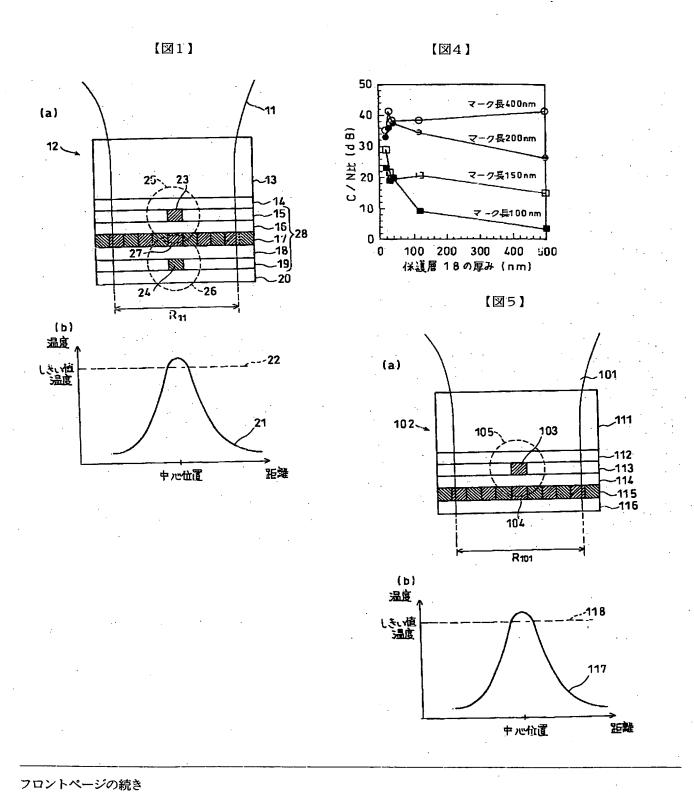
- 11 光ビーム
- 12 光ディスク (情報記録媒体)
- 15 再生層(第1の再生記録補助層)
- 16 保護層(第1の保護層)
- 17 記録層(試料層)
- 18 保護層(第2の保護層)
- 19 再生層 (第2の再生記録補助層)
- 23 散乱体(変化領域)
- 24 散乱体(変化領域)
- 25 近接場光
- 26 近接場光
- 28 再生記録層部
- 34 光ピックアップ (光ビーム照射手段)
- 37 スピンドルモータ(支持手段)

【図2】



【図3】





(51) Int. Cl. <sup>7</sup>		識別記号	FΙ			(参考)
G11B	7/24	535	G11B	7/24	535G	
					535C	
		538			538A	
1	1/105	501		11/105	5017	

(72)発明者 富永 淳二

茨城県つくば市東1-1-4 工業技術院

産業技術融合領域研究所内

(72)発明者 阿刀田 伸史

茨城県つくば市東1-1-4 工業技術院

産業技術融合領域研究所内

(72)発明者 藤 寛

茨城県つくば市東1-1-4 工業技術院

産業技術融合領域研究所内

(72)発明者 片山 博之

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内

Fターム(参考) 5D029 JA01 JC06 LB04 LB07 LC06

5D075 AA03 CC11 EE03 FF01 FF12

FG04

5D090 AA01 BB05 CC01 CC04 DD01

**EE01 EE11**